

(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101623599 B

(45) 授权公告日 2013.01.16

(21) 申请号 200910141120.2

(56) 对比文件

(22) 申请日 2005.12.19

CN 1185086 A, 1998.06.17,

(30) 优先权数据

US 6045698 A, 2000.04.04,

2004907391 2004.12.24 AU

JP 特开 2000-233020 A, 2000.08.29,

(62) 分案原申请数据

审查员 张雨

200580046369.5 2005.12.19

(73) 专利权人 西门子工业公司

地址 美国佐治亚

(72) 发明人 W·T·强生 T·W·贝克 R·依奥

(74) 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专  
利商标事务所 11038

代理人 孙爱

(51) Int. Cl.

B01D 65/02 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 12 页

(54) 发明名称

膜过滤系统中的清洗

(57) 摘要

清洗排列型的可渗透中空膜(6)的方法，其  
中在浸在悬浮液中的可渗透中空膜(6)的壁(15)  
的两侧施加压差，该悬浮液施加到多孔中空膜  
(6)的外表面上以引发和维持透过膜壁(15)的过  
滤，其中一些悬浮液穿过膜(6)的壁(16)以从中  
空膜内腔(7)中作为澄清的液体或渗透物排出，  
且至少一些固体留在中空膜(6)上或留在中空膜  
(6)中或作为悬浮固体留在膜(6)周围的液体中。  
该清洗方法包括下列步骤：对膜壁(15)一侧施加  
清洗溶液(14)；在膜壁(15)两侧施加压差以使清  
洗溶液(14)透过壁(15)从膜壁(15)的一侧流向  
膜壁(15)的另一侧，并在膜壁(15)两侧施加反向  
压差以使清洗溶液(14)透过壁(15)从膜壁(15)  
的另一侧流回膜壁(15)的一侧。还公开了确定所  
需的化学清洗溶液的量的方法。

1. 控制膜的化学清洗的方法,包括:

测量用于至少一部分清洗的膜的 pH 值和 / 或膜电阻 ; 和  
当 pH 值和 / 或膜电阻达到预定值时,终止所述化学清洗。

2. 控制膜的化学清洗的方法,包括:

测量用于至少一部分清洗的膜的 pH 值和 / 或膜电阻 ;

测量清洗时间 ;

计算 pH 值相对于时间的变化率即  $d\text{pH}/dt$  和 / 或膜电阻相对于时间的变化率即  $dR/dt$  ;  
和

当  $d\text{pH}/dt$  和 / 或  $dR/dt$  达到预定值时终止所述化学清洗。

3. 控制过滤系统的化学清洗的方法,包括下列步骤:

测量用于至少一部分清洗的膜的膜电阻 ;

测量清洗时间 ;

计算膜电阻相对于时间的变化率即  $dR/dt$  ; 和  
使用  $dR/dt$  计算完成清洗所持续的时间。

4. 控制膜的化学清洗的方法,包括:

增加在清洗过程中存在的化学清洗剂的量 ;

测量用于至少一部分清洗的膜的膜电阻 ;

当膜电阻达到预定值时终止化学清洗剂的增加。

5. 根据权利要求 4 的方法,其中清洗剂的量逐渐增加。

6. 根据权利要求 4 或权利要求 5 的方法,其中预定值接近膜电阻的稳态值。

7. 根据权利要求 1、权利要求 2 或权利要求 4 的方法,其中膜是微滤或超滤膜。

## 膜过滤系统中的清洗

### 发明领域

[0001] 本发明涉及在膜过滤系统中使用的中空可透膜的回洗，并特别涉及回洗和清洗中空可透膜的改进方法。

### 背景技术

[0002] 整篇说明书中关于现有技术的任何讨论决不应该被认为是承认这类现有技术是公知的或构成本领域内普通常识的一部分。

[0003] 已知的回洗系统包括我们早先的国际申请 No. WO 93/02779 中描述的那些，其主题通过交叉引用并入本文。

[0004] 在膜清洗过程中，清洗溶液通常穿过膜及其可渗透壁流动以从膜上清洗污垢。在压力下施加清洗溶液有助于从表面上去除污垢。

[0005] 用于膜的典型已知清洗方法包括原位清洗膜。这种方法将指定浓度的化学品，通常是2%柠檬酸然后200–1000ppm次氯酸钠，添加到在滤液溶液中的膜中。这通常在两小时清洗周期开始时发生，此后清洗剂透过膜过滤并留下来浸泡。

[0006] 由于膜污垢的性质随进料品质和类型、透膜通量和运行小时数而变，每种情况下所需的化学清洗的量和持续时间也改变。这通常导致一个方法适用于所有处理，其中无论污垢量如何都使用标准化学清洗阶段。这会导致不必要地使用大量清洗溶液，结果造成清洗完成之后废液处置中的额外成本和环境影响。

### 发明内容

[0007] 本发明的目的是克服或至少改善现有技术的一个或多个缺点或至少提供可用的替代方案。

[0008] 根据第一方面，本发明提供了清洗排列型的可渗透中空膜的方法，其中在浸在悬浮液中的可渗透中空膜壁的两侧施加压差，所述悬浮液施加到多孔中空膜的外表面上以引发和维持透过膜壁的过滤，其中：

[0009] (a) 一些悬浮液穿过膜壁以从中空膜内腔中作为澄清的液体或渗透物排出，且

[0010] (b) 至少一些固体留在中空膜上或留在中空膜中或作为悬浮固体留在膜周围的液体中，

[0011] 该清洗方法包括下列步骤：

[0012] i) 从膜的滤液侧至少部分去除液体；

[0013] ii) 从膜的外侧至少部分去除液体；

[0014] iii) 对膜的外侧施加清洗溶液；

[0015] iv) 在所述膜壁两侧施加压差以使所述清洗溶液透过所述壁从膜的外侧流入膜内腔，以使所述内腔至少部分被清洗溶液填充；

[0016] v) 隔离膜外侧；

[0017] vi) 对膜壁的滤液侧施加加压气体以使清洗溶液透过膜壁流回外侧；

- [0018] vii) 积聚由于清洗溶液的所述流动而在膜外侧上产生的增压；
- [0019] viii) 释放由所述加压气体施加到膜壁的所述滤液侧上的压力，以使所述清洗溶液在膜壁外侧上的所述积聚压力的作用下透过所述膜从外侧流向滤液侧。
- [0020] 优选地，清洗溶液是化学清洗溶液。
- [0021] 优选地，在步骤 vi) 中，施加气体，通常为空气，以使膜内腔基本排空清洗溶液。优选地，在步骤 vii) 中，压力积聚在位于膜壁外侧上的气体空间中或积聚在气囊装置中。
- [0022] 通过对膜壁外侧施加气压或通过对滤液侧施加真空，可以提供步骤 iv) 的压差。
- [0023] 根据本发明的另一方面，提供了清洗排列型的可渗透中空膜的方法，其中在浸在悬浮液中的可渗透中空膜壁的两侧施加压差，所述悬浮液施加到多孔中空膜的外表面上以引发和维持透过膜壁的过滤，其中：
- [0024] (a) 一些悬浮液穿过膜壁以从中空膜内腔中作为澄清的液体或渗透物排出，且
- [0025] (b) 至少一些固体留在中空膜上或留在中空膜中或作为悬浮固体留在膜周围的液体中，
- [0026] 该清洗方法包括下列步骤：
- [0027] i) 对膜壁的一侧施加清洗溶液；
- [0028] ii) 在所述膜壁两侧施加压差以使所述清洗溶液透过所述壁从膜壁的所述一侧流向膜壁的另一侧；
- [0029] iii) 在所述膜壁两侧施加反向压差以使所述清洗溶液透过所述壁从膜壁的所述另一侧流回膜壁的所述一侧。
- [0030] 根据本发明的再一方面，提供了清洗排列型的可渗透中空膜的方法，其中在浸在悬浮液中的可渗透中空膜壁的两侧施加压差，所述悬浮液施加到多孔中空膜的外表面上以引发和维持透过膜壁的过滤，其中：
- [0031] (a) 一些悬浮液穿过膜壁以从中空膜内腔中作为澄清的液体或渗透物排出，且
- [0032] (b) 至少一些固体留在中空膜上或留在中空膜中或另外作为悬浮固体留在膜周围的液体中，
- [0033] 该清洗方法包括下列步骤：
- [0034] i) 从膜的滤液侧至少部分去除液体；
- [0035] ii) 从膜的外侧至少部分去除液体；
- [0036] iii) 对膜的外侧施加清洗溶液；
- [0037] iv) 在所述膜壁两侧施加压差以使所述清洗溶液透过所述壁从膜的外侧流入膜内腔，以使所述内腔至少部分被清洗溶液填充；
- [0038] v) 在所述膜壁两侧施加压差以使所述清洗溶液透过所述壁从膜的内腔侧流回膜内腔的外侧。
- [0039] 优选地，通过对膜壁的滤液侧施加加压气体来产生步骤 v) 中的压差，从而使清洗溶液透过膜壁流回外侧。
- [0040] 清洗过程可以循环反复以使清洗溶液透过膜壁交替地从膜一侧移向另一侧。
- [0041] 该方法可用于浸在敞口容器中的膜以及加压膜过滤系统。
- [0042] 根据本发明的另一方面，提供了控制膜的化学清洗的方法，包括：
- [0043] 测量用于至少一部分所述的清洗的膜的 pH 值和 / 或膜电阻；和

- [0044] 当 pH 值和 / 或膜电阻达到预定值时,终止所述化学清洗。
- [0045] 根据本发明的另一方面,提供了控制膜的化学清洗的方法,包括:
- [0046] 测量用于至少一部分所述的清洗的膜的 pH 值和 / 或膜电阻;
- [0047] 测量清洗时间;
- [0048] 计算 pH 值相对于时间的变化率 ( $d\text{pH}/dt$ ) 和 / 或膜电阻相对于时间的变化率 ( $dR/dt$ ) ;和
- [0049] 当  $d\text{pH}/dt$  和 / 或  $dR/dt$  达到预定值时终止所述化学清洗。
- [0050] 根据本发明的另一方面,提供了控制过滤系统的化学清洗的方法,包括下列步骤:
  - [0051] 测量用于至少一部分所述的清洗的膜的膜电阻;
  - [0052] 测量清洗时间;
  - [0053] 计算相对于时间的膜电阻变化速率 ( $dR/dt$ ) ;和
  - [0054] 使用  $dR/dt$  计算完成清洗所用的持续时间。
- [0055] 根据本发明的另一方面,提供了控制膜的化学清洗的方法,包括:
- [0056] 增加在清洗中存在的化学清洗剂的量;
- [0057] 测量用于至少一部分所述的清洗的膜的膜电阻;
- [0058] 在膜电阻达到预定值时终止化学清洗剂的增加。
- [0059] 优选地,递增地增加清洗剂的量。优选地,该预定值接近膜电阻的稳态值。优选地,膜是微滤或超滤型膜。
- [0060] 附图简述
- [0061] 参照附图仅以实例描述本发明的优选实施方案,其中:
- [0062] 图 1a 显示了膜组件的简化截面侧视图,其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加吸力;
- [0063] 图 1b 显示了图 1a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0064] 图 1c 显示了图 1a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0065] 图 2a 显示了图 1 的膜组件的简化截面侧视图,其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加加压气体;
- [0066] 图 2b 显示了图 2a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0067] 图 3a 显示了图 1 的膜组件的简化截面侧视图,其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加吸力;
- [0068] 图 3b 显示了图 3a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0069] 图 3c 显示了图 3a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0070] 图 4a 显示了膜组件的另一实施方案的简化截面侧视图,其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加吸力;
- [0071] 图 4b 显示了图 4a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0072] 图 4c 显示了图 4a 的所示区域中的膜的放大截面图;
- [0073] 图 5a 显示了图 4 的膜组件的简化截面侧视图,其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加加压气体;
- [0074] 图 5b 显示了图 5a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0075] 图 6a 显示了膜组件的另一实施方案的简化截面侧视图, 其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加吸力;

[0076] 图 6b 显示了图 6a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0077] 图 6c 显示了图 6a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0078] 图 7a 显示了图 6 的膜组件的简化截面侧视图, 其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加加压气体;

[0079] 图 7b 显示了图 7a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0080] 图 8a 显示了在敞口容器中的膜组件的实施方案的简化截面侧视图, 其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加吸力;

[0081] 图 8b 显示了图 8a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0082] 图 8c 显示了图 8a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0083] 图 9a 显示了图 8 的实施方案中的膜组件的简化截面侧视图, 其中该组件的下部浸在化学清洗溶液中并对膜内腔施加加压气体;

[0084] 图 9b 显示了图 9a 的所示区域中的膜的放大截面图;

[0085] 图 10 显示了对于使用本发明的方法进行化学清洗的图 8 和 9 中所示类型的膜组件, 随时间测得的透膜压力 (TMP) 图;

[0086] 图 11 显示了对于在清洗过程中添加的化学清洗剂的体积递增的两种类型的化学清洗过程, 随时间测得的膜电阻图; 和

[0087] 图 12 显示了在清洗过程中添加的化学清洗剂的体积递增的情况下, 随时间测得的膜电阻图。

#### [0088] 优选实施方案描述

[0089] 参照图 1 至 7, 显示了具有多个中空纤维膜 6 的膜组件 5。纤维膜 6 具有下端封闭在下方罐 (lower pot) 8 中的内腔 7, 并在其上端通过上方罐 (upper pot) 9 敞开。组件 5 装在容器 10 中, 该容器具有用于使容器 10 向大气敞开 / 封闭的可控阀 11。上方罐 8 连接到具有开口 13 的滤液收集室 12 上。

[0090] 现在参照图 1 至 3 描述根据本发明的清洗方法的一个实施方案。最佳地如图 1a 至 1c 中所示, 过滤后将留在内腔 7 中的液体排出, 同时将留在容器 10 中的液体也至少部分排出。然后最佳地如图 1a 中所示, 容器 10 至少部分用清洗溶液 14 填充。然后在膜壁 15 两侧施加压差, 在此实施方案中通过对出口 13 施加真空来进行, 从而使清洗溶液 14 透过膜壁 15 (如图 1b 中所示) 排出并沿膜内腔 7 向上直至内腔至少部分被清洗溶液填充。

[0091] 如图 2a 和 2b 中所示, 随后关闭阀 11 以隔离容器 10, 同时通过开口 13 对填充膜内腔 7 的清洗溶液施加加压气体并且该加压气体透过膜壁 15 排出直至内腔 7 基本排空清洗溶液。在容器 10 隔离的情况下, 清洗溶液 14 透过膜壁 15 向膜 6 外侧的转移导致容器内的压力随着容器 10 内的气体空间 16 被压缩而提高。

[0092] 如图 3a 至 3c 中所示, 使膜的内腔侧向大气排气。最佳如图 3b 所示, 气体空间 16 中积聚的压力随后迫使清洗溶液 14 透过膜壁 15 流回。

[0093] 图 4a 至 7b 显示了本发明的实施方案, 其中可以使用气囊装置代替气体空间 16 以积聚压力。

[0094] 参照图 4a 至 4c, 操作与图 3a 至 3c 中所示的类似, 但是, 在该实施方案中, 当膜的

内腔侧通过阀 17 向大气排气时,气囊 16 对容器 10 的进料侧输送压力,从而最佳地如图 4b 和 4c 中所示,迫使清洗溶液 14 透过膜壁 15 并沿膜内腔 7 行进。

[0095] 参照图 5a 和 5b,显示了内腔 / 滤液侧的加压。通过管道 18 和阀 17 向开口 13 加入加压气体,由此对膜 6 的内腔 / 滤液侧施加加压气体。加压气体使内腔 7 内的清洗溶液透过膜壁 15 流向膜的外侧,从而使容器 10 内的压力提高,并转移到经由管道 19 和阀 11 连接到容器 10 上的气囊 16 中。

[0096] 图 6a 至 6c 显示了与图 4a 至 4c 类似的设置,但是在此实施方案中,从外部来源而非气囊 16,经由管道 19 和阀 11 对容器 10 施加气压。如图 6a 中所示,使用气囊 16 积聚膜 6 内腔侧上的压力。

[0097] 如图 7a 和 7b 中所示,当需要清洗溶液的反向流动时,容器 10 经由管道 19 和阀 11 向大气排气,且气囊 16 对内腔侧释放积聚的压力,迫使内腔内的清洗溶液 14 透过内腔壁 15 反洗(参见图 7b)。

[0098] 参照图 8 和 9,显示了根据本发明的清洗过程的一个实施方案,其中容器 10 向大气敞开。在此实施方案中,通过对膜 6 的内腔侧交替施加吸力 / 真空或压力,使清洗溶液透过膜壁 15 流动。再将膜组件 5 至少部分浸在化学清洗溶液 14 中,并对纤维膜内腔 7 的开口端施加吸力。最佳地如图 8b 中所示,清洗溶液 14 透过膜壁 15 进入纤维膜内腔 7。然后使清洗溶液 14 通过内腔 7 向上抽吸,直至内腔如图 8c 中所示完全填满。如图 9a 和 9b 中所示,然后对填充膜内腔 7 的清洗溶液 14 施加加压气体,清洗溶液如前所述透过膜壁 15 转移。

[0099] 实施方案中所示的过程可以循环反复以使清洗溶液交替地从膜壁 15 一侧移向另一侧。清洗溶液向和从模内腔 7 以及沿内腔长度的流动导致膜组件 5 的有效化学清洗。

[0100] 图 10 显示了对容器 10 向大气敞开的这种类型的膜组件使用根据本发明的清洗方案的结果。该清洗法如下进行:

[0101] 1. 通过从内腔侧向外壳侧的回填,使膜容器被滤液填充,同时向滤液管道定量加入氯。容器滤液含量为大约 30%,清洗溶液 (NaOCl) 的目标体积为 30 毫升。

[0102] 2. 然后使滤液短暂地通过该系统再循环以确保获得充分混合的清洗溶液。

[0103] 3. 然后通过对滤液管道施加 100kPa 空气,排空内腔中的液体。这能够使清洗溶液透过孔隙并沿纤维长度向下扩散,这提高了滤液容器液面。当液面停止升高时,可以结束该步骤。

[0104] 4. 然后使用施加到膜的内腔侧上的真空空气,使内腔被清洗溶液填充。在此步骤中,随着液体被抽入到纤维腔中,滤液槽中的液面下降。当液面停止下降时,可以结束该步骤。

[0105] 5. 重复内腔填充和排空步骤直至接触时间达到 1800 秒。

[0106] 6. 在 1800 秒的清洗溶液接触之后,用进料装满该容器。这能够使清洗溶液中剩余的游离氯与清洗过程中暴露的组件部分接触。

[0107] 7. 然后将该系统充气以使溶液与组件的接触最大化。

[0108] 8. 然后排空该槽并在重新使用之前用滤液冲洗。

[0109] 图 10 中绘制的数据显示了每 24 过滤小时进行一次清洗并连续进行 4 天的周期,其中该组件以  $1.7\text{m}^3/\text{hr}$  和 30 分钟的回洗间隔运行。使用次氯酸钠 (NaOCl) 形式的氯,清

洗过程中的平均游离氯浓度为 100ppm。进料水浊度始终为 60–90NTU。

[0110] 图 10 中所示的数据显示了每次清洗后透膜压力 (TMP) 的有规律的降低。

[0111] 本发明的一个实施方案寻求通过如下方法使所需化学品的量最小化：将化学品递增地添加到膜槽中，同时在清洗过程的再循环阶段监测透膜电阻。当化学品的进一步添加导致膜电阻的变化在预定水平以下时，可以终止化学品添加，由此使清洗过程中使用的过量化学剂的量最小化。

[0112] 可以在滤液再循环过程中监测电阻值。通常，在标准清洗方法中，仅在清洗开始时使化学清洗溶液再循环，然后膜最多浸泡 48 小时。在本实施方案中，在浸泡 / 充气步骤中，每 15–30 分钟使化学清洗溶液再循环数分钟（例如 -3 分钟），从而在整个清洗过程中定期测量膜电阻。

[0113] 当每 3 次再循环的电阻变化降至低于预定值（例如 -0.1）时，清洗法恢复了该化学品浓度下的最大性能，并进一步添加化学剂。当每 3 次再循环中，化学剂的进一步添加对电阻变化的影响低于预定值（例如 -0.1）时，不能实现进一步的恢复，并因此立即终止清洗过程。相反地，通过延长清洗过程以使每 3 次循环的电阻变化低于某一预定值，可以使清洗能力最大化。图 11 显示了对于使用柠檬酸 (CIP1) 和氯 (CIP2) 清洗剂的两种不同清洗方案，清洗过程持续期间的电阻值变化图。

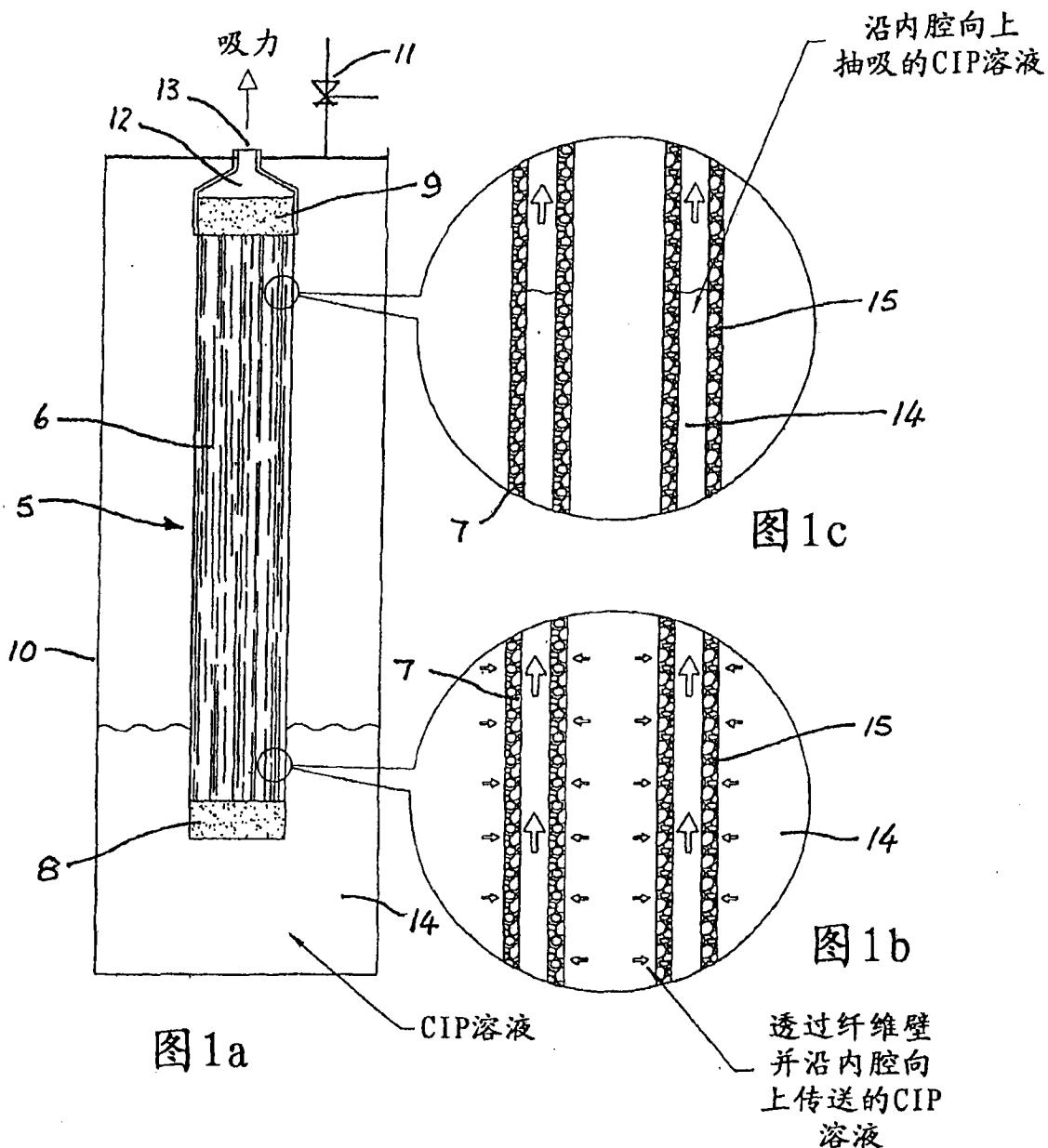
[0114] 参照图 12 中所示的图，化学剂的体积从如在 A 所示的大约 100 毫升开始，其导致膜电阻显著降低。如在 B 和 C 所示进一步增加化学剂的量以进一步降低膜电阻。一旦化学剂的体积达到大约 250 毫升，膜电阻变化如在 D 所示基本达到稳态，化学剂的进一步增加 (E) 具有最小的效果。在此阶段，可以终止化学剂的添加而不会对清洗过程和透膜流的恢复产生负面影响。

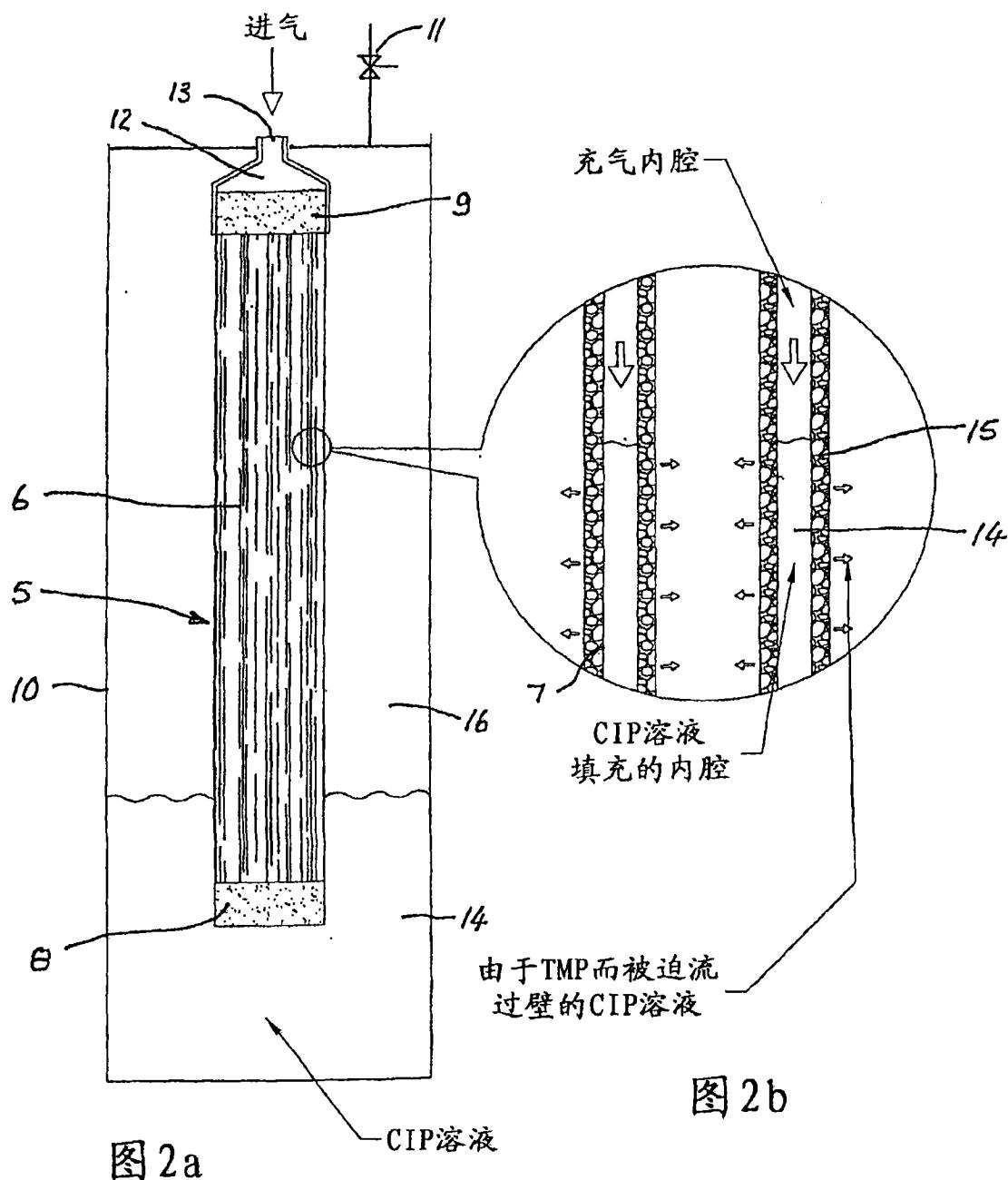
[0115] 要认识到，使用上述测量方法可以针对特定膜设置或构造确定在清洗过程中的电阻分布图。然后使用该电阻分布图预测清洗时间的终点、半衰期、并减少类似系统的同时清洗中的化学品使用。可以进一步使用该电阻分布图确定在清洗过程中是否需要添加化学品，化学品的类型和量取决于进料和污垢品质。

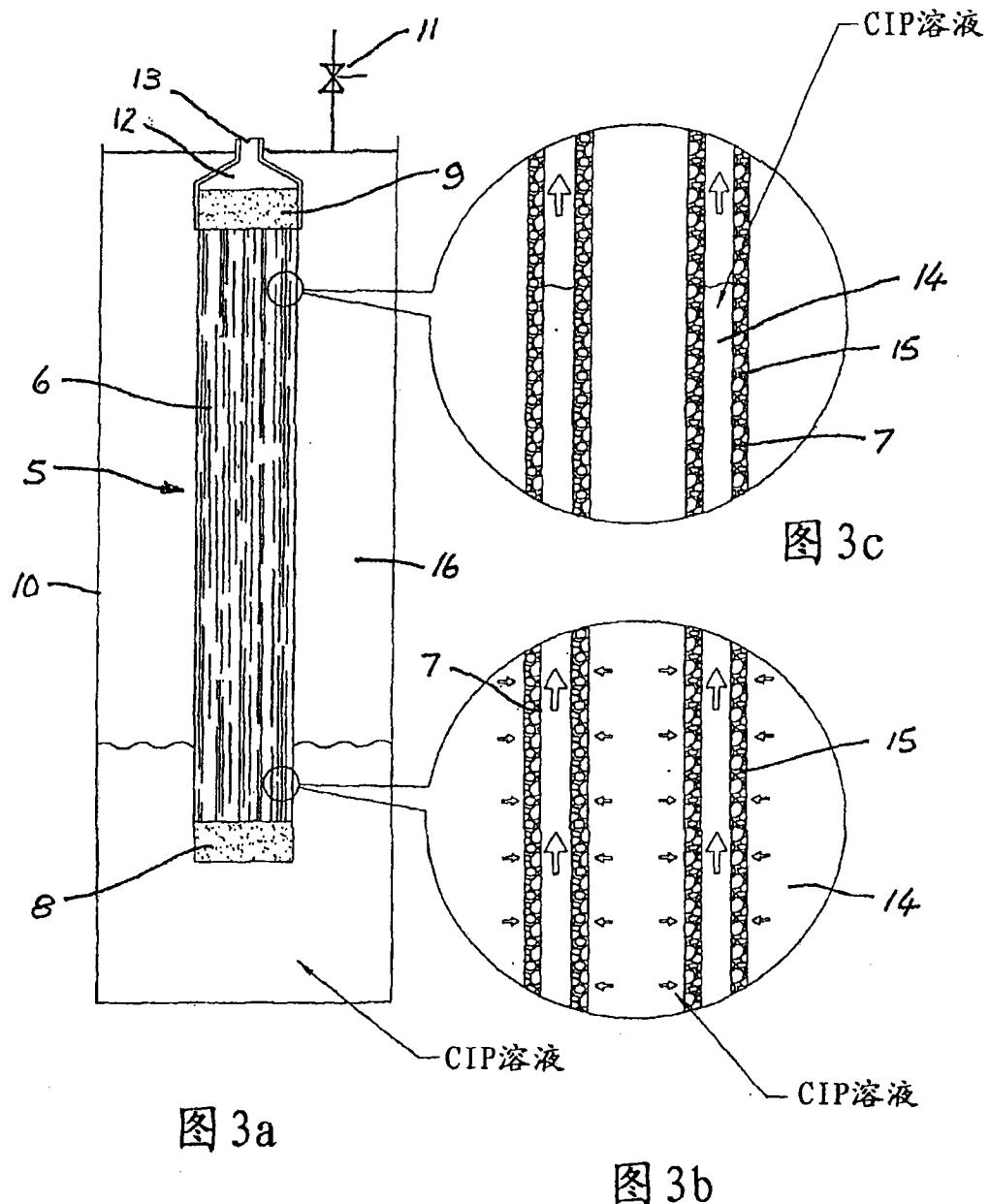
[0116] 可以使用的典型清洗溶液包括酸、苛性碱溶液和氧化溶液（例如氯）。

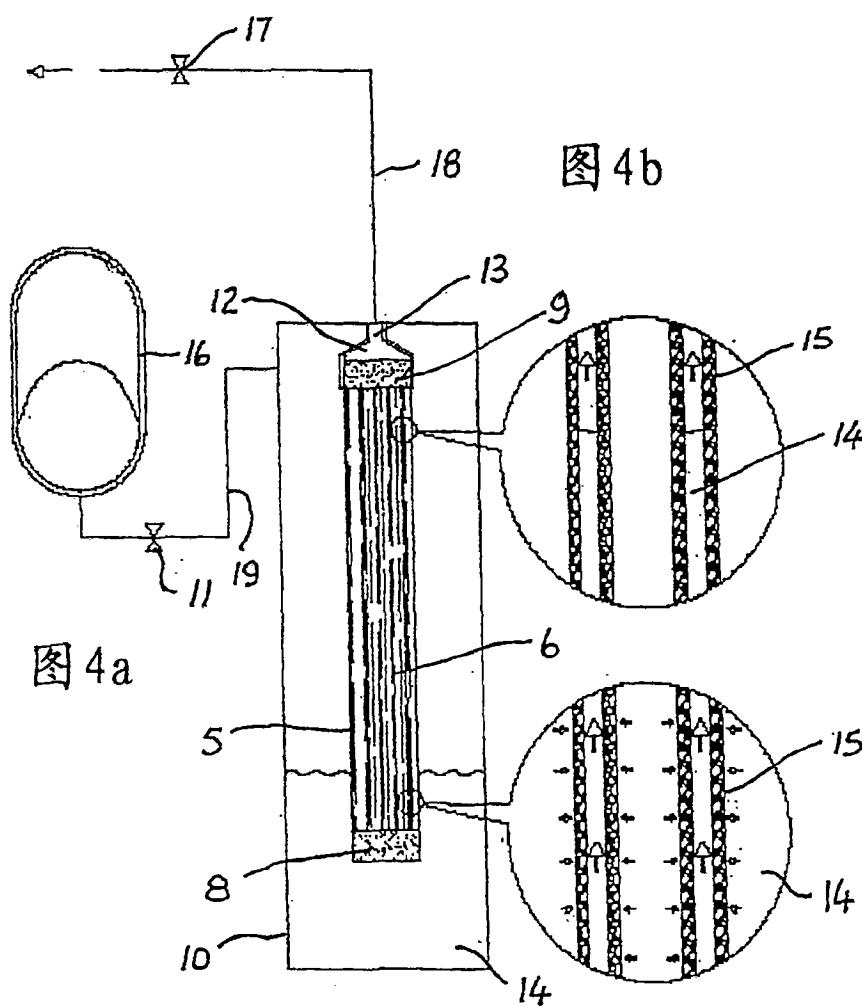
[0117] 在与前述国际申请 No. WO93/02779 中所述类似的并根据本发明的方法进行适当修改以运行的装置中具体实施本发明。

[0118] 要认识到，不脱离所述发明的精神或范围的本发明的其它实施方案和示例是可行的。









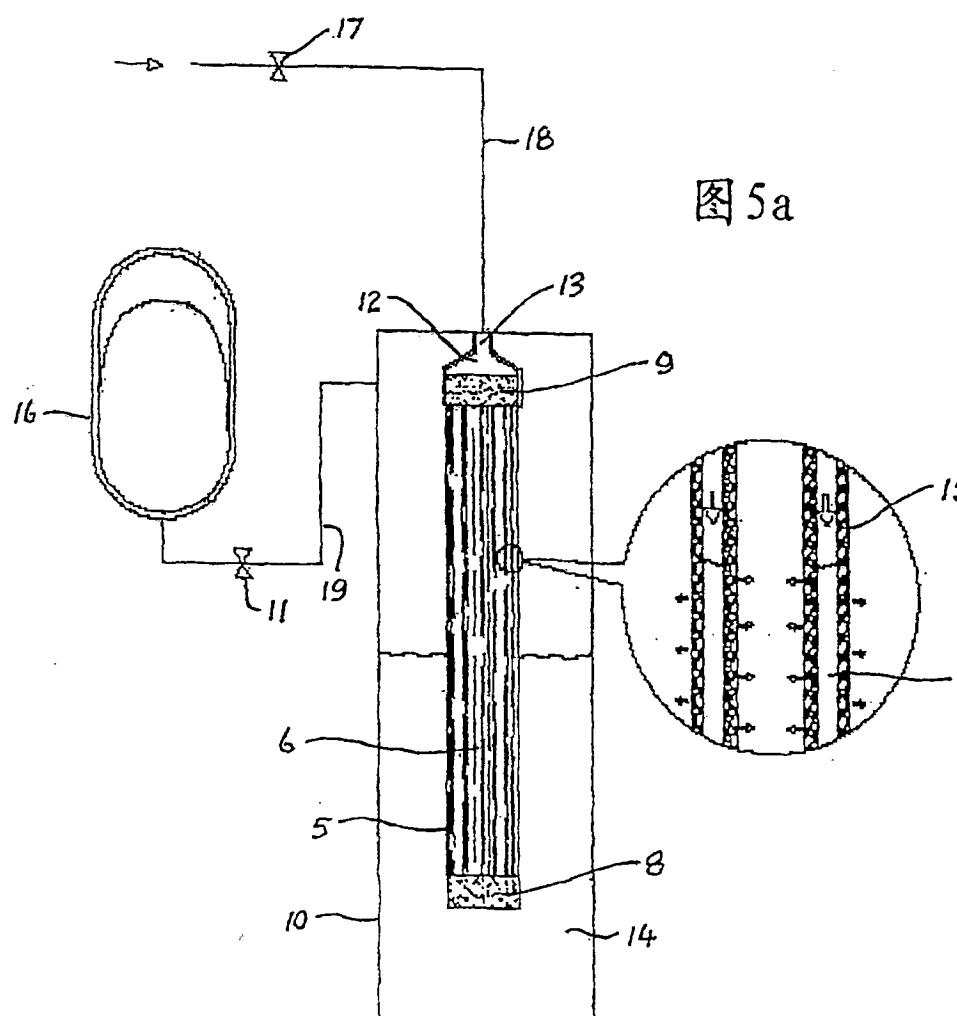


图 5a

图 5b

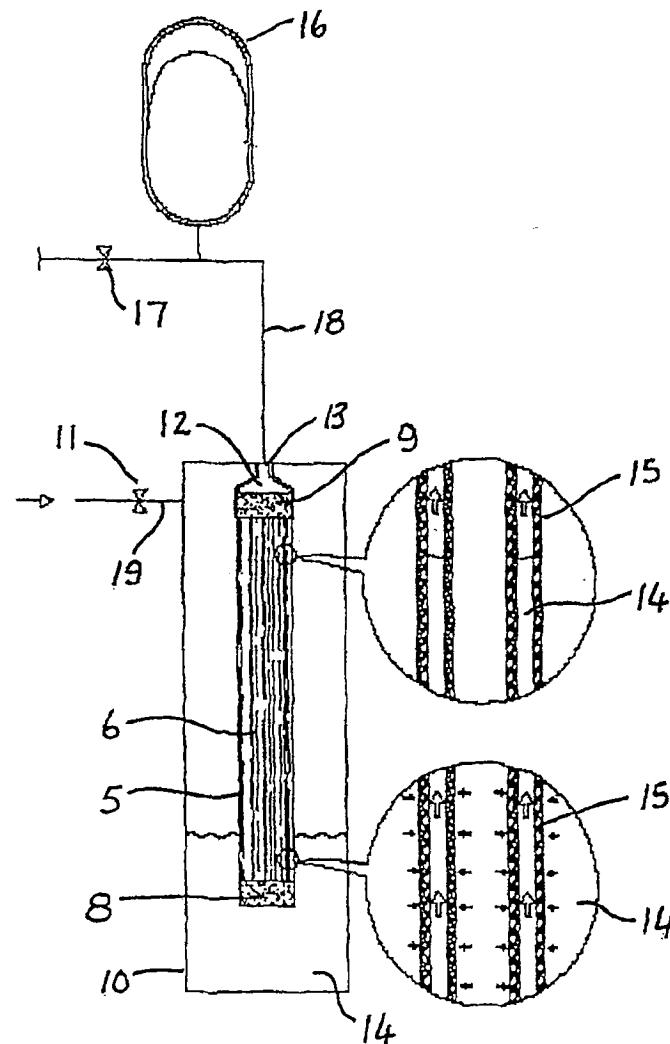
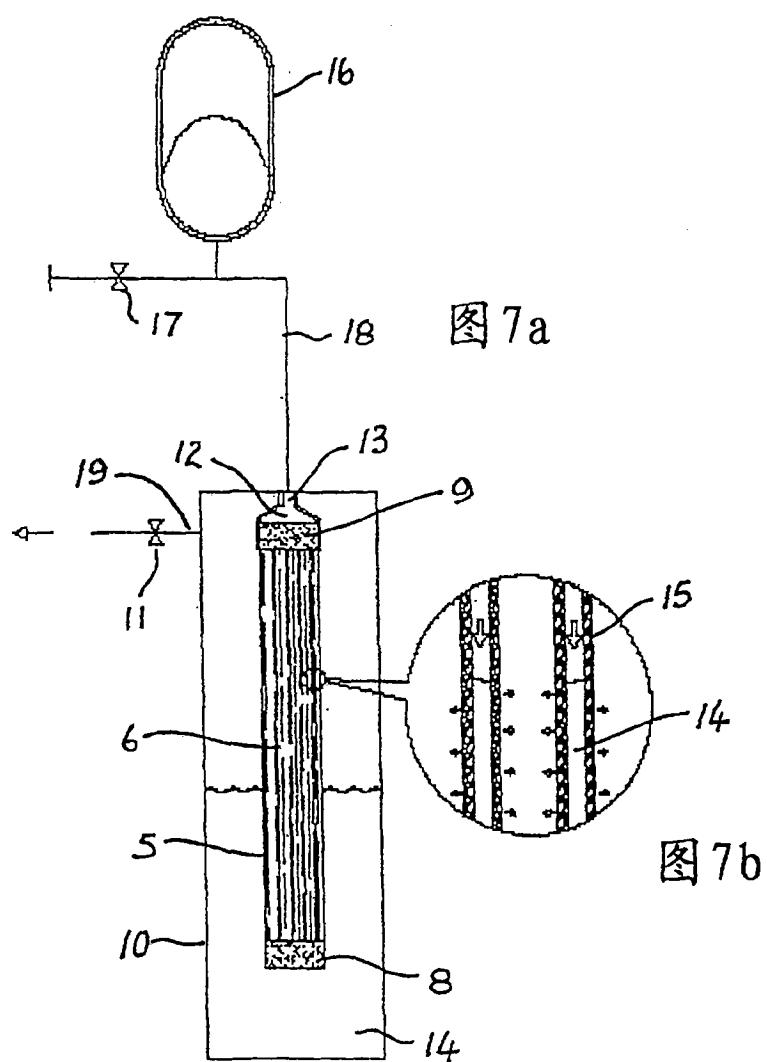
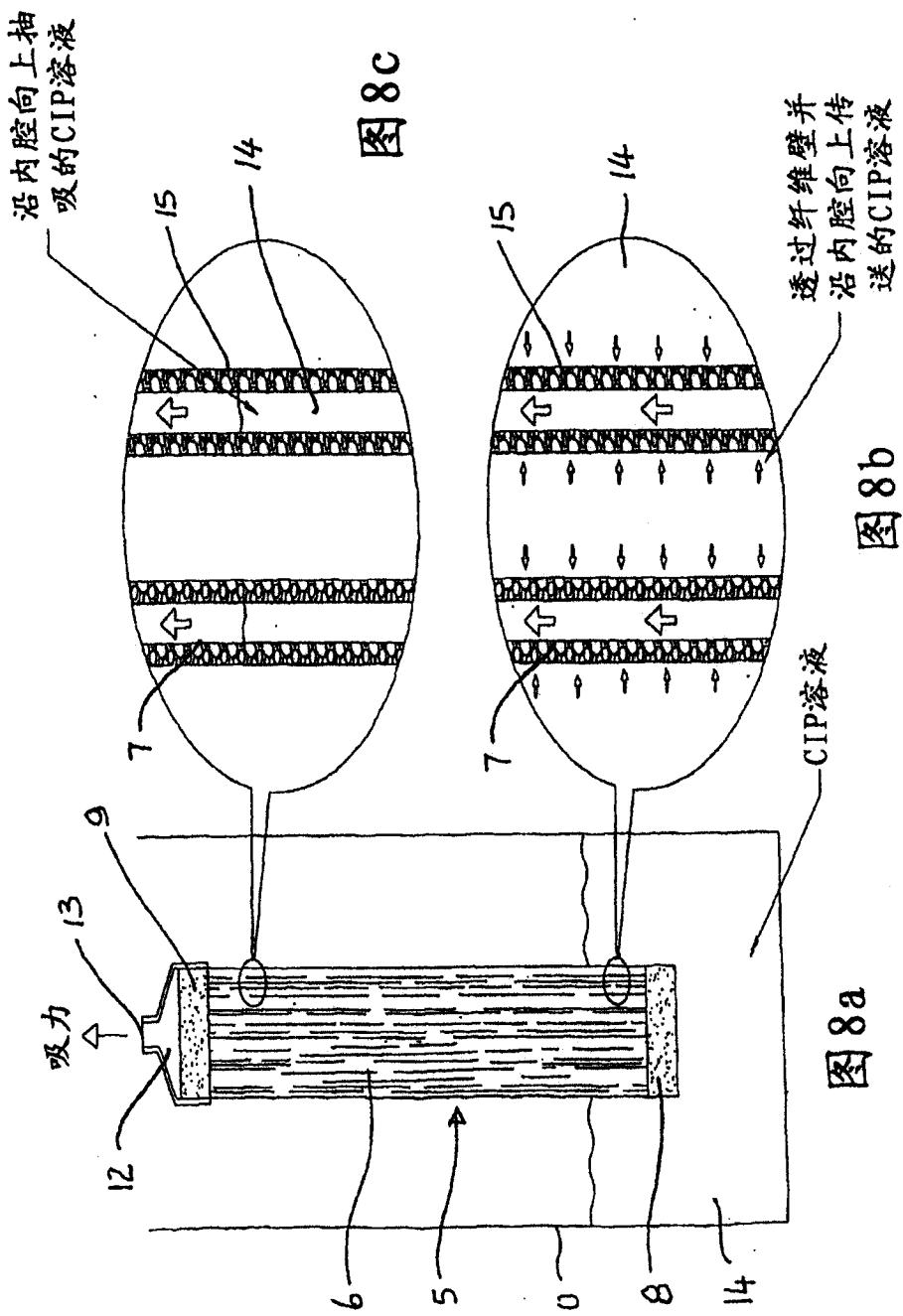


图 6a

图 6b

图 6c





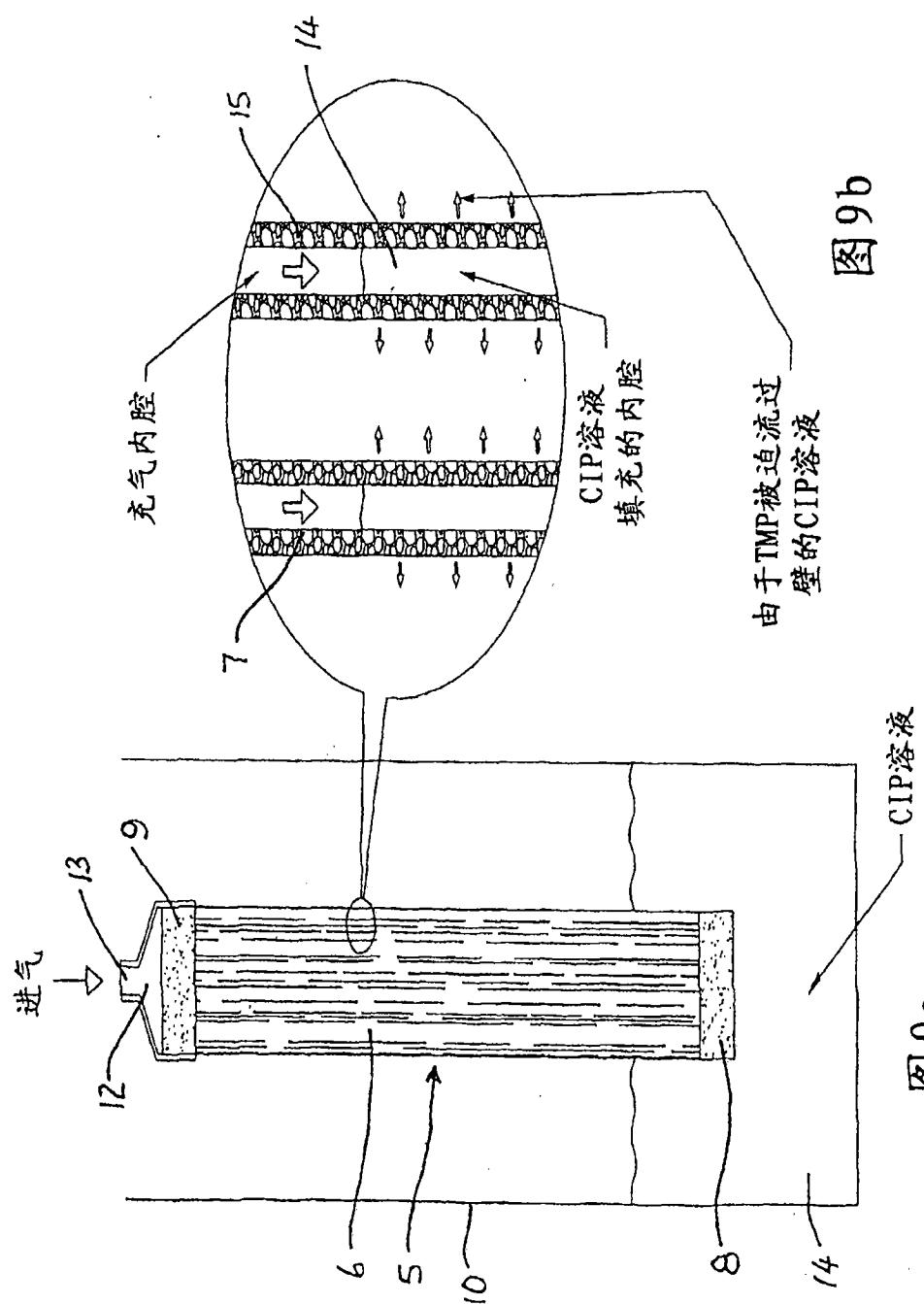


图 9a

图 9b

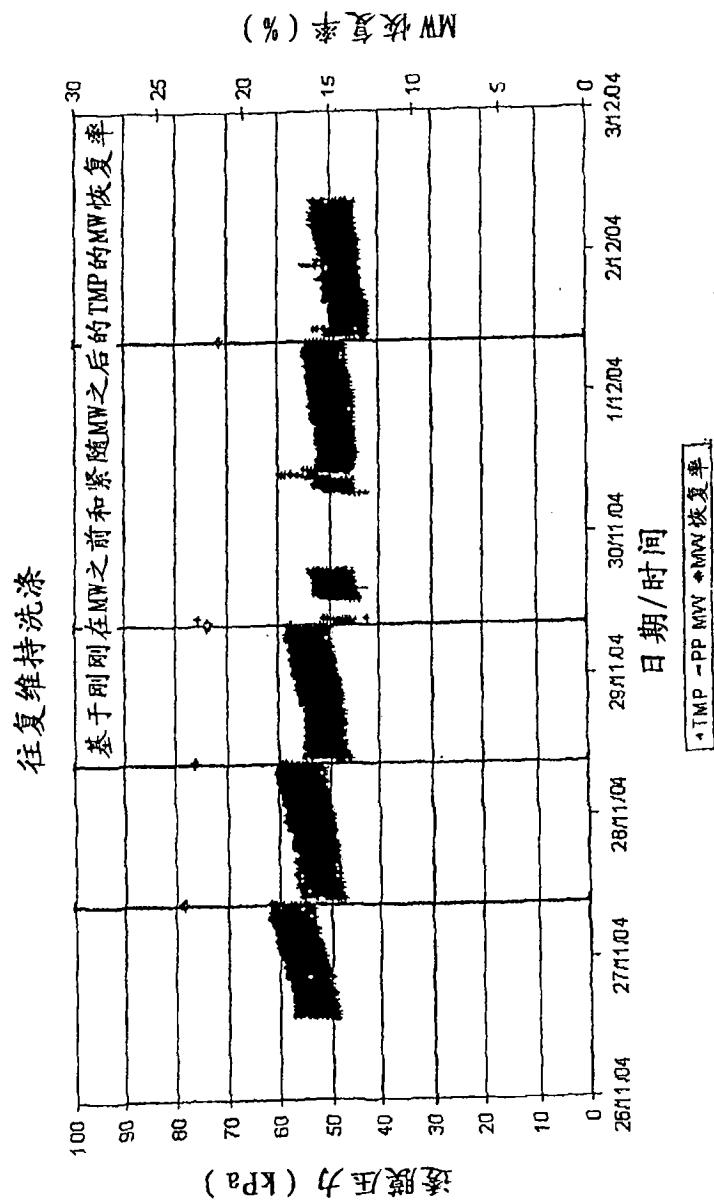
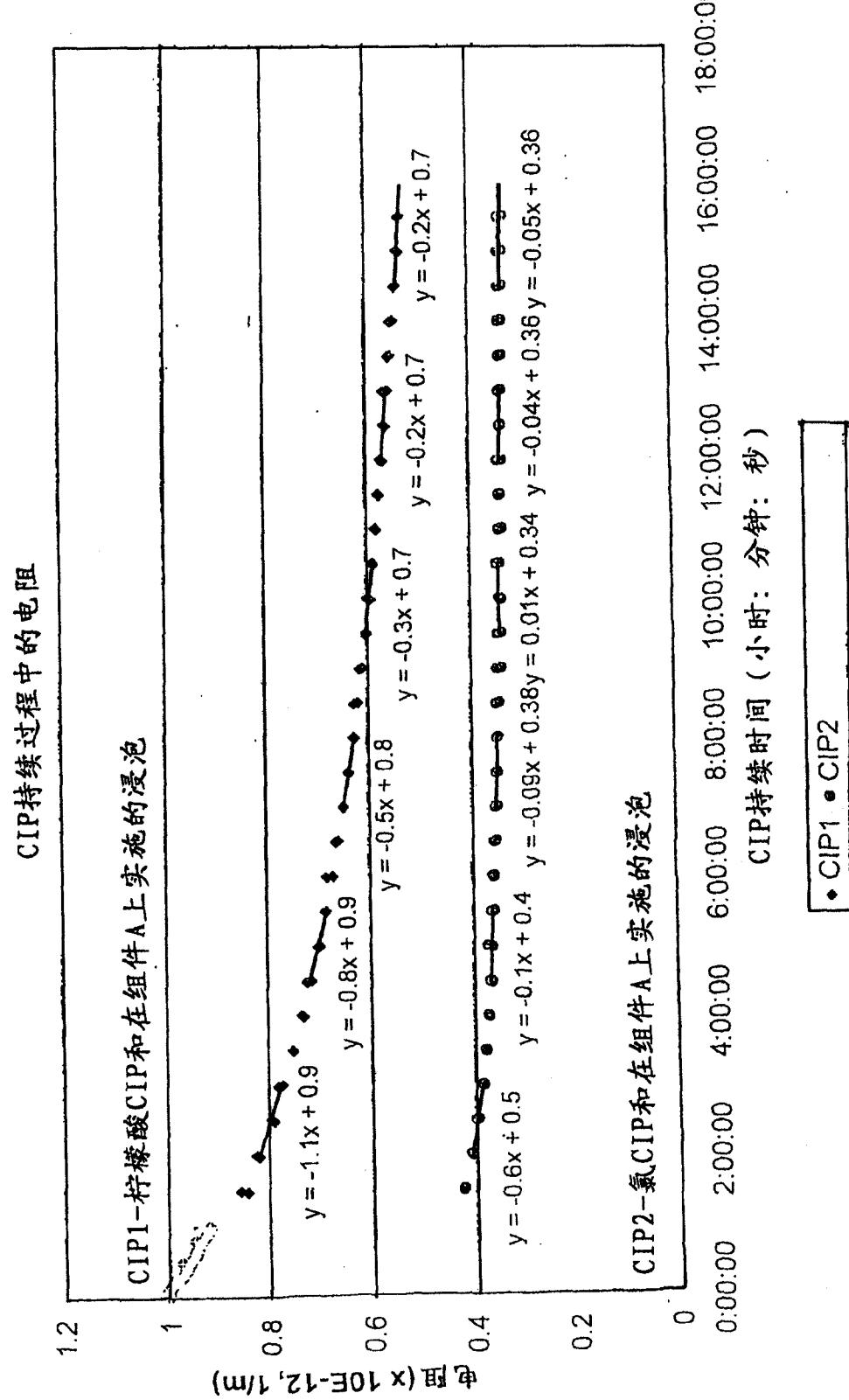


图 10



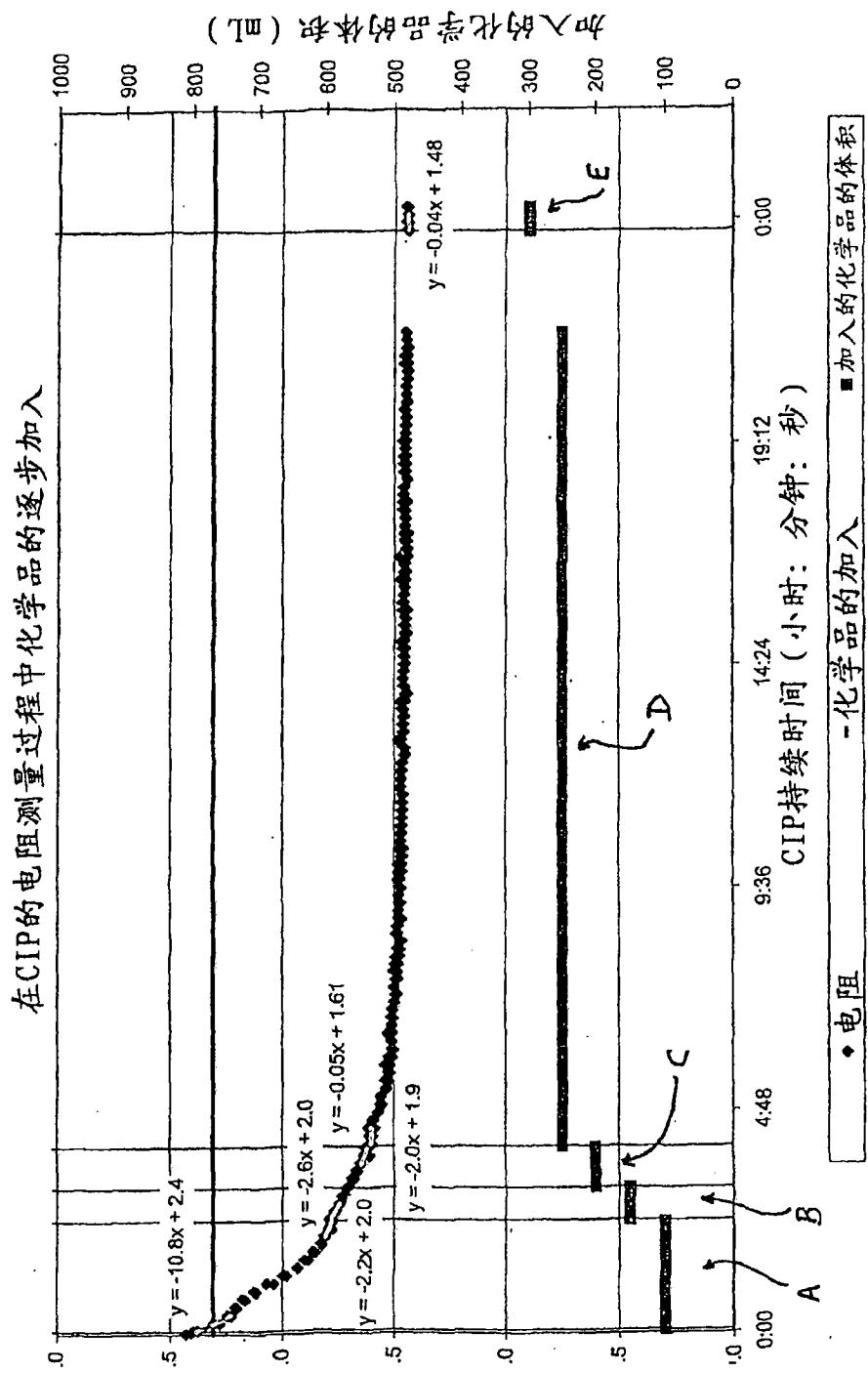


图 12